

# 早稲田大学ナノテクノロジーフォーラム 会員企業による技術紹介

## 【実施報告】

1. 会 場 : 早稲田大学リサーチイノベーションセンター  
121号館地下1階 コマツ100周年記念ホールおよび会議室

2. 日 時 : 2026年4月23日(木) 15:30~18:00

### 3. プログラム

15:30~15:40 開会あいさつ・趣旨説明・参加要領確認

15:40~16:10 企業紹介のショートプレゼンテーション

16:10~17:10 個別ブースでのポスターセッション

17:10~18:00 質問タイム 及び 懇親会

※質問タイム・懇親会は同センター内会議室で実施



### 4. 参加企業及び参加者数

【参加企業】 6社

日本化学工業株式会社、日本パーカライジング株式会社、株式会社堀場製作所、株式会社日立ハイテク、武蔵エンジニアリング株式会社、株式会社 SpaceBlast

【参加者数】 79名

会員企業：6社 18名、学生：53名、役員・早大関係者：4名、事務局：4名

### 5. 報告事項

昨年度に引き続き、今年度も対面での開催をいたしました。昨年同様に50名を超える多くの学生が参加しました。

今年度も参加企業(6社)のご担当者より、各社の企業紹介を中心に5分程度でショートプレゼンしていただきました。その後のポスターセッションでは参加学生が各社のブースを訪問し、直接企業ご担当者に最新技術や事業内容を伺い、質問をすることができました。その後の懇親会でも、良好な雰囲気の中、企業の方を囲んで質問をするなど有意義な情報交換がなされていました。

イベント終了後、参加学生からは、「今まで知らなかった、自分が活躍できるフィールドに出会えた」、「企業の方の生の声が聞けて、雰囲気や企業の面白さを理解できた」、「今後自分の実験に必要な機材を提供してくれる先が見つかった」など、評判の良い声が数多く寄せられました。今後のキャリアプランや現在の自身の研究を進めるにあたっての貴重なお話が聞くことができ、学生にとって満足度の高いイベントとなったものと思われれます。

また、参加企業担当者様より、「このような貴重な機会をご提供いただき、ありがとうございます。次回もよろしく願います。」と、次回開催を期待する声もいただきました。

最後に、本イベントの開催にあたり、ご協力いただきました全ての皆様、またご参加いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

以上

